PATENT ABSTRACTS F JAPAN

(11) Publication number: 08001950 A

(43) Date of publication of application: 09.01.86

(51) Int. CI

B41J 2/16 B41J 2/045 B41J 2/055

(21) Application number: 06139936

(22) Date of filing: 22.06.94

(71) Applicant:

RICOH CO LTD

(72) Inventor:

MIYAGUCHI YOICHIRO NARUSE OSAMU TSUNODA SHINICHI

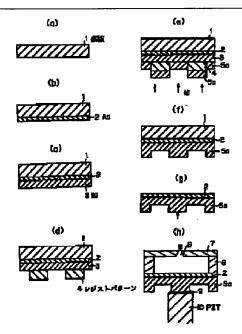
(54) MANUFACTURE OF INK JET HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To close a pin hole, to fill a crack, to uniformize the wettability of ink and to enhance the junction strength.

CONSTITUTION: An Au layer 2 having chemical resistance is formed on a substrate 1 in a thickness of $0.5\mu m$ by sputtering and an Ni layer 3 for preventing a pin hole is formed thereon in a thickness of $3\mu m$. Next, a resist pattern 4 is formed by a photolithography method and an Ni layer 5a is formed thereon in a thickness of $10-15\mu m$ by sputtering. The resist is peeled off and the Au layer 2 and Ni layer 5a is peeled from the substrate 1. A side of the Au layer 2 is to be an ink liquid chamber side and a side of the Ni layer 5a is to be a junction section of a piezoelectric element An ink passage is formed on the Au layer 2 by an ink passage-forming material 8 and a nozzle plate 7 is formed on a top face of the ink passage.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-1950

(43)公開日 平成8年(1996)1月9日

(51) Int.Cl. ⁶ B 4 1 J 2/1 2/0 2/0	45	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所				
			B 4 1 J	3/ 04	103			
					103	Α		
			審査請求	未請求	請求項の数6	OL (全	6 頁)	
(21)出願番号	特顧平6-139936	特願平6-139936 (71)出願人			000006747			
				株式会社	生リコー			
(22)出願日	平成6年(1994)6	平成6年(1994)6月22日			東京都大田区中馬込1丁目3番6号			
					宮口 耀一郎			
				東京都大	大田区中馬込1	丁目3番6号	株式	
			<i>i</i>	会社リン	コー内			
			(72)発明者	成瀬(多			
				東京都大	大田区中馬込1	丁目3番6号	株式	
				会社リン	コー内			
			(72)発明者	角田 [真一			
			:	東京都大	大田区中馬込1	丁目3番6号	株式	
				会社リン	コー内			
			(74)代理人	弁理士	髙野 明近			

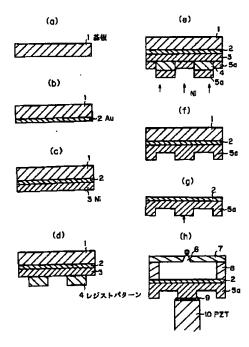
(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッドの製造方法

(57)【要約】

【目的】 ピンホールの遮蔽や亀裂巾の埋設化、インク 濡性の均一化を図るとともに、接合力を高める。

【構成】 基板 1 に耐薬品性のA u B 2 をスパッタにより 0 . 5 μ m の厚さに形成し、ピンホール防止用のN i B 3 をスパッタにより 3 μ m の厚さで形成する。次に、レジストパターン4をホトリソグラフィ法で形成し、N i B 5 a をスパッタにより 1 0 \sim 1 5 μ m の厚さで形成する。レジストを剥離すると、基板 1 上にA u B 2 とN i B 5 a を基板 1 から剥離する。A u B 2 の側がインク液室側であり、N i B 5 a の側が圧電素子接合部となる。A u B 2 の上にはインク流路形成部材 8 によりインク流路が形成され、該インク流路の上面にノズルプレート 7 を設ける。

提勵板形成法 乾玄法(Dry Nethod)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 インクジェットの加圧駆動部である振動 板が、2層以上の異種金属膜で形成されることを特徴と するインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項2】 インクジェットの加圧駆動部である振動 板に有機膜を形成することを特徴とするインクジェット ヘッドの製造方法。

【請求項3】 前記有機膜がポリイミド、ポリアミド系の材料、または光感応機能を含むポリイミド、ポリアミド系の材料であることを特徴とする請求項2記載のイン 10 クジェットヘッドの製造方法。

【請求項4】 前記有機膜がエポキシ樹脂系材料である ことを特徴とする請求項2記載のインクジェットヘッド の製造方法。

【請求項5】 前記有機膜がシランカップリング剤であることを特徴とする請求項2記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項6】 前記有機膜が接着機能を有することを特 徴とする請求項2記載のインクジェットヘッドの製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、インクジェットヘッドの製造方法に関し、より詳細には、インクジェットヘッドの振動板の製造方法に関する。例えば、ダイヤフラムを構成する部品(水量、ガス流量等の測定器)に適用されるものである。

[0002]

【従来の技術】インクジェットヘッドにおけるインクの 吐出方法には、熱による気泡の発生を利用して吐出する 30 ものや、記録用ヘッドにポンプでインクを供給してイン ク滴を圧電圧料で吐出させ、吐出したインク滴を荷電し て偏向させるもの、電界吸引力を利用してインクを吐出 するもの、単に圧電素子をアクチュエータにしてインク を吐出するもの等がある。

【作用】本発明によるインクジェットヘッドの製造方法
ンクジェットヘッドは、ノズル板及びインク液室、振動
板、圧電型アクチュエータ等から構成され、圧電型アク
チュエータによりノズルからインクを吐出して画像を形成する。この圧電型アクチュエータは、圧電素子に電界
をかけると歪みを生じるという現象、つまり、圧電材料
の逆圧電効果を利用したものである。

【0004】また、近年、高集積ノズルのオンデマンド型インクジェットの実用化が進んでいるが、特に高画質を達成するためには、吐出効果が良いことが要求される。液室ユニットとアクチュエータユニットの接合でアクチュエータである圧電素子と振動板のダイヤフラム部との密着性や、該ダイヤフラム部の薄膜にピンホールや電裂が発生しないようにすることは吐出効果の向上に大きくかかわってくる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従来のインクジェットへッドの製造方法は、電鋳法や薄状金属板で振動板やダイヤフラムを構成している。しかし、ピンホールや加工時の亀裂、金属板表面の撥水性の問題がある。さらに、腐蝕が発生し、錆やピンホールの発生が伴い、機能上ダメージを与えることがある(インク中のイオンや錆体による腐蝕反応や局部電池の発生)。また、ドライフィルムを直接振動板にラミネートして流路形成するものもあるが、その接合力は弱く、パネや押え板等で補強しているものの、特性劣化が発生している。また、従来、薄状金属板の加工品や電鉄による部品等のこれらの製品は、製法上、ピンホールや亀裂、撥水性、さらに他との部品の接合時に接着し難い等の問題が発生している。

【0006】本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、ピンホールの遮蔽や亀裂巾の埋設化、インク濡れ性の均一化を図ること、また、部品や他の部品(材料が異なる)と接合する場合の接着剤の接合力を高めるようにしたインクジェットヘッドの製造方法を提供する 20 ことを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、(1) インクジェットの加圧駆動部である振動板が、2層以上の異種金属膜で形成されること、或いは、(2) インクジェットの加圧駆動部である振動板に有機膜を形成すること、或いは、(3) 前記(2) において、前記有機膜がポリイミド、ポリアミド系の材料であること、更には、(4) 前記(2) において、前記有機膜がエポキシ樹脂系材料であること、更には、(5) 前記(2) において、前記有機膜がシランカップリング剤であること、更には、(6) 前記(2) において、前記有機膜が接着機能を有することを特徴としたものである。

[8000]

【作用】本発明によるインクジェットへッドの製造方法は、(1)インクジェットへッドの加圧駆動部として振動板に用いられるもので、該振動板は2層以上の異種金属板で形成されているので、単一金属、異種金属ともに湿式、乾式を問わずにピンホールや亀裂の防止が実現できる。また、(2)前記振動板に有機膜を形成するので、ピンホールの発生を防止することができる。また、(3)前記有機膜がポリイミド、ポリアミド系の材料、または、光感応機能を含むポリイミド、ポリアミド系の機料であるので、耐インク性や高ヤング率の接着力の向上を図ることができる。また、(4)前記有機膜が、エポキシ樹脂系材料であるので、耐インク性、接着力、エポキシ樹脂系材料であるので、耐インク性、接着力、室温から100℃以内のプロセス温度で完了し、熱歪みによる内部応力によるハガレや構造変形等が防止できる。

50 また、(5) 前記有機膜がシランカップリング剤である

ので、金属表面の接着力が弱いものでもシランカップリング剤による反応のため、接着力が大きく、ピンホールの埋穴での充填と固定を良好にする。さらに、(6)前記有機膜が接着機能を有し、有機材料中に接着と架橋構造をともなう反応が期待できる官能基を有することで、接着力と保護膜としての機能が向上する。

[0009]

【実施例】実施例について、図面を参照して以下に説明する。図1(a)~(h)は、本発明によるインクジェットヘッドの製造方法の一実施例を説明するための工程 10図で、乾式法(Dry Method)による工程図である。図中、1は基板、2はAu層、3はNi層、4はレジストパターン、5 aはNi層、6はノズル、7はノズルプレート、8はインク流路形成部材、9は接着剤、10はPZT(圧重素子)である。

【0010】図1(a)に示すような基板1に、図1(b)に示すように、耐薬品性のAu層2をスパッタにより0.5 μ mの厚さに形成し、次に、図1(c)に示すように、ピンホール防止用のNi層3をスパッタにより3 μ mの厚さに形成する。次に、図1(d)に示すよのに、レジストパターン4をホトリソグラフィ法で形成し、図1(e)に示すように、Ni層5aをスパッタにより10~15 μ mの厚に形成する。このようにして、図1(f)に示すように、レジストを剥離すると、基板1上にAu層2とNi層5aとが形成される。

【0011】図1(g)に示すように、Au層2とNi層5 aを基板1から剥離する。Au層2の側がインク液室側であり、Ni層5 aの側が圧電素子接合部となる。図1(h)に示すように、Au層2の上には、インク流路形成部材8によりインク流路が形成され、該インク流路の上面にノズルプレート7を設ける。該ノズルプレート7にはノズル6が設けられ、該ノズル6よりインクが突出される。また、Ni層5 aの側の圧電素子接合部には接着剤9を介して圧電素子(PZT)10が設けられる。

【0012】図2(a)~(h)は、本発明によるインクジェットへッドの製造方法の一実施例を説明するための工程図で、湿式法(Wet Method)による工程図である。図中、5 bはNi層で、その他、図1と同じ作用をする部分は同一の符号を付してある。図2(a)~(d)までは図1(a)~(d)の場合と同じである。図2(e)において、Ni層5 bを電鋳法により形成する点が、図1(e)のスパッタ法でNi層5 aを形成するのと異なっている。図2(f)において、レジスト剥離によりNi層5 bが形成され、図2(g)に示すように、基板1を剥離すると、Au層2がダイヤフラムとして形成される。このあとは、図2(h)において、図1(h)と同様に振動板5 bの側にPZT10が設けられ、ダイヤフラム2の側にインク流路形成部材8とノズルプレート7が設けられる。

【0013】次に、請求項1に記載の発明について説明する。インクジェットヘッド用振動板は、アクチュエータである圧電素子との接合点とダイヤフラムを形成し、さらに支持体で周辺部(ダイヤフラム面積の決定)を形成する。この時に、ダイヤフラム部が薄膜であるが故にピンホールや亀裂(マイクロクラック)が発生する。そこで、図1(b),(c)に示す工程で、Au層2とN1層3を形成し、ピンホール等の防止や耐インク性、お

【0014】本実施例では、0.5μの厚さのAu層の上に3μの厚さのNi層を形成したが、多層蒸着や電鋳でピンホールや亀裂は極端に減少する。また、同一金属層でも、電鋳条件を途中で変化させて連続電鋳することでピンホールやマイクロクラックは減る。しかし、ダスト付着やピット汚れによるピンホール等は防止できない。

よび接着力向上を図る。

【0015】インクジェットヘッド用の振動板を薄膜部 $2\sim10\mu$ 厚さのダイヤフラム部と、さらにダイヤフラム面積を決定する支柱または周辺部をさらに同一金属や異種金属材料で2層に形成させる。ダイヤフラム層は、インクジェット用のインク液室側に、耐薬品性の高材料、例えば、Pt, Au, Ru, Pd等の金属材料を $0.5\sim2\mu$ m厚さに形成し、さらに駆動側に、Ni, Cu, Co, Crやこれらの合金を形成する。形成法は蒸着法、スパッタ法、CVDや、湿式法では電鋳法がある。

【0016】もちろん、乾式法でも、湿式法でも単一金属膜で、ピンホールや亀裂が発生しない場合、また、耐インク性がある場合は2種金属を選択する必要は無い。第2層のダイヤフラム面積の決定や駆動素子との接点の形成材料は素子の接着力があり、耐環境性の高い金属材料を乾式法や湿式法で形成する。第2層は20~50μm以上の厚さを有するが、その形成は乾式法や湿式法の組み合せでも可能である。

【0017】次に、請求項2に記載の発明について説明する。金属材料で形成したダイヤフラムのインク液室側に有機膜を形成することで、ダストやピット汚れによるピンホールを埋穴し、かつ、耐インク性を向上し、Ni, Cr等のインクによる腐蝕性を持っているが、安価でヤング率の高い材料の使用が可能となる。有機膜は1~5μ厚のスピンコートによる成膜で充分に機能する。【0018】ダイヤフラムの形成で0.5μ程度の微小ピンホールが発生し、インク濡れによる信頼性の劣化や素子の劣化が発生する。そこで、薄膜の有機膜を全面にコートし、ピンホールの防止、また他の部材との接着機能を持つ有機材料の構成とする。

【0019】次に、請求項3に記載の発明について説明 する。有機膜はポリアミド、ポリイミドの材料であっ て、光感応性を付与した材料でも可能である。金属振動 50 板のインク液室側にポリアミド、ポリイミドの材料をス

ピンコートし、光感応性があるものは、ホトマスクにより必要な部分のみ残し、パターン形成することでピンホールやクラックの防止が可能である。光感応性が無いものは、通常のホトレジスト工程でパターン化することができる。これらの材料は高ヤング率であり、耐インク性、TG(ガラス転位温度)、m.p(融点)も高く、インクジェットヘッド用として有意な特徴がある。また、この材料は、100~150℃で一次硬化のパターン膜を形成して、さらに270~300℃の2次硬化をすることで他部材との接合ができる。その様子を図3(a)~(f)に示す。

【0020】図3(a)に示す振動板110上に、図3(b)に示すように、ポリアミド12を厚さ $1\sim5$ μ mでスピンコートする。図3(c)に示すように、ホトリソ工程でパターン化し、スクライプラインを形成する。これにより120で1次硬化膜を形成する。次に、図3(d)に示すように、さらに、280で2次硬化膜13を形成し、ノズル13aとインク流路13bが形成される。

【0021】その後、図3(e)に示すように、ダイシ 20ングカットして図3(f)を形成し、振動板11に、P 2T15を接着剤14により接合し、インクジェットへッドを形成する。このようにして、耐薬品、高いTG, m. pを持ち、さらに高いヤング率材料300kg/m m²以上が期待できる。

【0022】次に、請求項4に記載の発明について説明する。接着剤を均一塗布(スピンコートやスクリーン印刷)し、これと他部材を接合することで、ピンホールの防止や接合の向上が図れる。エポキシ樹脂は通常のものはすべて使用可能であるが、ピスフェノール系や脂環式 30系、アクリル系のエポキシ樹脂で充分である。これらはT.Gも60~150℃と高く、インクジェットに対応できる。工法は図3と同様であるが、パターン化が必要な時はスクリーン印刷が良い。このようにして、耐薬品や高い接着力が得られ、高温処理(100℃以上)を必要とせずにプロセスが決定できる。

【0023】次に、請求項5に記載の発明について説明する。コート剤としてシランカップリング剤(通常のアミノシラン系カップリング剤)が可能である。高粘度のものは、IPAやアルミアルコール等の速乾性の無いア 40ルコール系で希釈し、40~300cps程度としてスピンコートする。40~80℃の予備加熱でピンホールや亀裂は防止できる。

【0024】本硬化は150~200℃の加熱処理で耐インク性の高い蒋膜が形成できる。接合は、エポキシ基とアミノ基を含む有機変性シリコーンをスピンコートし、これに他部材を接合加圧、加熱($2 k g/c m^2$ 、120~180℃)することで、硬化接合する。N i(Au, Pt)等の表面には接着剤を用いるが、シリコーン接着剤は直接にはその接着力が弱い(0~10 k g 50

【0025】次に、請求項6に記載の発明について説明する。本実施例に示す有機材料は、その材料中に接着に関する官能基を持つことを特徴とし、エポキシ基、カルボン酸基、水酸基、オレフィン基を持ち、触媒として、ラジカル触媒、カチオンを発生するルイス酸、過酸化物等を含み、加熱することで、これら触媒により硬化、接合することを意図する。このように、1次硬化、2次硬化の処理で接着力を付加できるもので、接着官能基をもつことを特徴としている。

[0026]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によると、以下のような効果がある。

- (1) 請求項1に対応する効果: インクジェットヘッド の加圧駆動部として振動板に用いられるもので、該振動 板は2層以上の異種金属板で形成されているので、単一 金属、異種金属ともに湿式、乾式を問わずに、 $0.5\sim30\mu$ 程度のピンホールの防止や、 $5\sim10\mu$ の亀裂巾 の埋設化が実現できる。
- (2) 請求項2に対応する効果:前記振動板に有機膜を 形成するので、ピンホールの発生を防止することができ ス
- (3) 請求項3に対応する効果:前記有機膜はポリイミド、ポリアミド系の材料である。
- (4) 請求項4に対応する効果:光感応機能を含むポリイミド、ポリアミド系の機料であるので、耐インク性や高ヤング率の接着力の向上を図ることができる。
- (5) 請求項5に対応する効果:前記有機膜は、エポキシ樹脂系材料であるので、耐インク性、接着力、室温から100℃以内のプロセス温度で完了し、熱歪みによる内部応力によるハガレや構造変形等が防止できる。また、前記有機膜はシランカップリング剤であるので、金属表面の接着力が弱いものでもシランカップリング剤による反応のため、接着力が大きく、ピンホールの埋穴での充填と固定を良好にする。
- (6) 請求項6に対応する効果:前記有機膜は接着機能を有し、有機材料中に接着と架橋構造をともなう反応が期待できる官能基を有することで、接着力と保設膜としての機能が向上する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明によるインクジェットヘッドの製造方法(乾式法)の一実施例を説明するための樽成図であ

【図2】 本発明によるインクジェットヘッドの製造方法 (温式法) の一実施例を説明するための構成図である。

【図3】 本発明におけるピンホール防止と硬化接合に

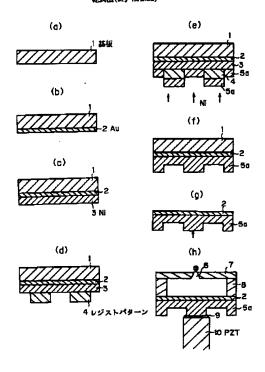
ついて説明する図である。

【符号の説明】

1…基板、2…Au層、3…Ni層、4…レジストパタ

【図1】

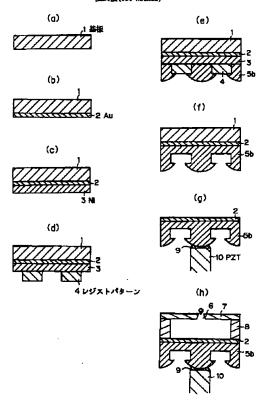
援助板形成法 乾式法(Dry Method)



ーン、5 a ··· N i 層、5 b ··· N i 層、6 ··· ノズル、7 ··· ノズルプレート、8 ··· インク流路形成部材、9 ··· 接着剤、10 ··· P Z T (圧電素子)。

[図2]

投助板形成法 医式法(Vet Method)



【図3】

ピンホール防止と硬化接合

